PAT NT ABSTRACTS OF JAI AN

(11)Publication number:

01-158633

(43)Date of publication of application: 21.06.1989

(51)Int.CL

G11B 7/24 B41M 5/26

(21)Application number: 62-317034

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

15.12.1987

(72)Inventor: OKAWA HIDEKI

.(54) INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an information recording medium with which are simultaneously and compatibly provided with two characteristics; oxidation resistance and recording sensitivity by laminating and forming recording films which are different in crystallization temp. from each other on a substrate.

CONSTITUTION: The recording film having the relatively high crystallization temp. and the recording film having the relatively low crystallization temp. are laminated and formed on a substrate in the case of forming the amorphous recording films contg. carbon, hydrogen and a metal, metalloid or semiconductor element and having the crystallization temp. thereon. The recording film having the relatively low crystallization temp. contributes to the improvement of the recording sensitivity and the recording film having the relatively high crystallization temp. to the improvement of the oxidation resistance and, therefore, the resultant information recording medium is capable of simultaneously maintaining the two characteristics; the recording sensitivity and oxidation resistance. Te, Se, Bi, Ge, Sb, Sn, Pb, Ga, In or Ag is usable as the metal element. Sputtering vapor deposition is executed in an atmosphere consisting of gaseous alkane, gaseous alkene or gaseous alkyne and rare gas in the case of forming the recording film by sputtering.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C), 1998,2000 Japan Patent Office

I TILS PAGE BLANK (USPTO)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 158633

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成1年(1989)6月21日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 A-8421-5D X-7265-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

9発明の名称 情報記録媒体

②特 願 昭62-317034

②出 願 昭62(1987)12月15日

⑩発 明 者 大 川 秀 樹

神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

⑪出 願 人 株式 会社 東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 知 習

1. 発明の名称

俯報記錄媒体

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基板、並びに炭素、水素及び金属、半金属 又は半導体元素を含む、結晶化温度を有するアモ ルファス状態の記録膜からなる情報記録媒体にお いて、基板上に互いに結晶化温度が異なる記録膜 を積層したことを特徴とする情報記録媒体。
- (2) 前記金属元素は、Te、Se、Bi、Ge、Sb、Sn、Pb、Ga、In又はAgである特許請求の範囲第1項記載の情報記録媒体。
- (3) 前記記録膜は、アルカンガス、アルケンガス又はアルキンガス、及び希ガスからなる雰囲気中で金属、半金属又は半導体元素をスパッタ蒸着して形成する特許請求の範囲第1項記載の情報記録媒体。
- (4) 前記記録膜は、ヒートモード方式による記録膜である特許請求の範囲第1項記載の情報記録媒体。

- (5)前記互いに異なる結晶化温度が100℃以上と200℃以下である特許請求の範囲第1項記載の情報記録媒体。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、高感度でかつ長寿命の情報記録媒体に関する。

(従来の技術)

アルカンガス、アルケンガス又はアルキンガスのような炭化水素ガスとArのような希ガスとAsのような希ガスとAsのような希ガスとAsのような希ガスとスの混合写明気中でTeその他の金属、半金属 深沿 はいい 「金属等」と呼ぶ)をスパッタ 蒸浴 はい で で も 特定指数 面からの回折ピーク が認められない アモルファスであることが知られているの しんない アモルファスであることが知られているの しんない アモルファスであることが知られている。 CH4 ガス中でTeをスパッタしたときには、 X線小角 散乱法から、約30

金属等の酸化反応は複雑であり、温度、湿度、 気体努囲気(空気、CO2等)等によって反応が 異なる。湿度の影響の少ないか又はほとんど無視 し得る状態での酸化は、通常「乾食」と呼ばれる が、その反応メカニズムは湿食と呼ばれる水溶液 中の金属等の腐蝕反応と全く同様に、酸化反応と

ない。

ところでTe-C膜は、前述のようにアモルファスであるため、結晶化温度が存在する。Te-C膜の酸化のない状態における結晶化プロセスを調べるため、N₂気流中で昇温し、示差走査熱分析を行ったところ、Te-C膜の結晶化温度は、Teが多いほど低温側に位置し、Teが減少するほど高温側にシフトすることが見い出された。

選元反応が同時に同一表面で進行すると説明され ている。

金属Mを例にとると、金属原子は酸化時に、結晶格子において下記(1)式に従って金属イオンと電子に解離する。

従ってこの電子を何らかの形で消費しなければ、 金属表面の近傍には、正と負の電荷をもった電気 二重層が生じるのみである。

しかし、このとき下記(2)の還元反応が同時に進行すると、(1)で生じたne‐ が消費される。

(1) と(2) の反応をまとめると、次の(3) 式となり、酸化物が生成する。

$$M + O_2 \rightarrow (M^{(a-2)} \cdot O_2) + (n-2) e^{-1}$$

... ... (3)

そのためには(1)で生ずるne-は、ただちに還元反応が生ずる場所まで移動しなければなら

(発明が解決しようとする問題点)

ところでレーザ光等の光によってヒートモード記録をする場合には、Teの多い方が光の吸収率が大きくなるため、感度も向上する。しかし記録膜中の炭素及び水業は減少するため、前述の耐酸化性は悪化する。

炭素、水素及び金属等を含む記録膜が酸化される場合には、膜中の金属等同士が凝集して結晶化が起っている。従って耐酸化性能を維持して、スが起って、記録膜をできるだけ長くアモルファス状態に保つ必要がある。即ち結晶化温度ができるだけほい方がよい。しかし上に述べため、光記録の必度が低下する。

従来は、基板上に単層の記録膜を積層していたが、これでは常に一定の結晶化温度をしか得ることができないため、結晶化温度の高いものにすれば記録感度が低下し、他方結晶化温度の低いものにすれば耐酸化性が低下して、2つの特性(記録感度と耐酸化性)を両立することは困難であった。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本発明は上記問題点を解決するために、拡板、並びに炭素、水素及び金属、半金属又は半導体元素を含む、結晶化温度を有するアモルファス状態の記録膜からなる情報記録媒体において、基板上に互いに結晶化温度が異なる記録膜を積層したことを特徴とする情報記録媒体を提供する。

(作用)

本発明によれば、従来と同一の腹厚の記録膜において、互いに結晶化温度の異なる、即ち相対的に結晶化温度が高い記録膜と低い記録膜を發層する。すると前述のように結晶化温度の相対的に低い記録膜は記録感度を向上させ、結晶化温度の相対的に高い記録膜は耐酸化性の向上に寄与するため、記録感度と耐酸化性の2つの特性を同時に良好に保つことができる。

(実施例)

以下添附図面を参照して、本発明の実施例を 説明する。

もよい。 なお半導体をターゲットとする場合には 直流電源ではなく、 高周波電源を用いる。

抵板11は、第1届12と第2届13の成膜中は50 rpa で回転17させ、全面にわったって均一に成膜されるようにした。 基板としては、PCの他ポリメチルメタクリレート(PMMA)等の有機樹脂やSi02(石英ガラス)も用いることができる。成膜中には基板11の加熱は行わなかった。

第 1 層 1 2 を形成した後、直ちにクライオポンプ 3 によって 5 X 1 0 Torr 以下に排気した。この圧力になったらメタンガス 4 を 2 0 S C C M、アルゴンガス 5 を 1 0 S C C M、可 ローさせ、第 1 層の場合と同様にして再度放電する。こうして第 1 層 1 2 上に第 2 層 1 3 を積層した。

記録膜(第1層と第2層の膜厚の和)厚は 250Åとした。第1層の結晶化温度は130℃、 第2層のそれは120℃であった。

放電終了後は窒素10でチェンバ1内をリーク して大気圧に戻し、結晶化温度の相異なるTe‐ 实施例1

第 1 図に示した真空排気装置において、真空チェンパ1を常圧から 0 . 5 m Torr までは油回転ポンプ 2 で減圧した後、切替弁 2 0 を クライオポンプ 3 御にし、クライオポンプ 3 を用いて 5 × 1 0 * Torr 以下に排気する。次いでメタンガス 4 を 2 0 S C C M とアルゴンガス 5 を 5 S C C M、それぞれマスフローコントローラ 6 及び 7 を通してチェンパ 1 内に導入する。

次いでイオンゲージ(図示せず)で測定しながら、チェンバ1内の圧力が5×10つTorrにななるように排気量を制御する。圧力がこの値になったらさらに5分間、圧力変動をイオンゲージがででででする。変化がなければ下に破石(図示せず)、直でスパッタ電源9から100Wの電力を投入してケロー放電を発生させ、いわゆるマグネトート)式のスパッタリングでPC(ポリカーボネート) 茲板11上に第1層12を成膜する。放電は流に限らず、13.56MHzの高周波(RF)

C 膜が積層されたPC 基板15を取出す。

光ディスク用の記録媒体として用いる場合には、 予め基板上に案内游(プリグループ)の形成され た円板状の基板を用いる。

実施例2~4

実施例1と同様の方法によって、第1層と第2層の膜厚の和を250Åとし、第1層と第2層の結晶化温度がそれぞれ110℃と100℃、115℃と110℃、並びに120℃と115℃の2層の記録膜を積層した情報記録媒体を形成した。

第2図に実施例1~4の成膜した案内溶付きPC基板を1800rpmで回転させ、波長830nmの半導体レーザで書込んだ場合の変調度を示す。パルス幅は60nsecとした。比較のため、膜厚250ÅのTe-C単層の記録膜(結晶化温度140℃)に書込んだ結果(比較例1)も同時に示した。本発明の記録膜(実施例1~4)の方が高感度であることが分る。

第3図には本発明の2層の記録膜(実施例1~

4)と第2図に示した比較例1の記録膜、さらに同一の厚さのTe単屈膜(比較例2)の高温高湿下における寿命テスト(加速テスト)の結果を示す。条件は65℃-90%とした。

お命のモニターパラメータとして記録膜面の反射率(波長830nmにおける分光反射率)を、初期値を1に規格化して示した。

これをみると、Te膜(比較例 2)はわずか数日で急激な変化があるが、本発明の記録膜(実施例 1~4)はほとんど変化していない。比較した三者のうちでは比較例 1 が最寿命であったが、第2図に示した光記録の番込み感度は悪く、二律相反の関係となっている。従って本発明による記録膜が、記録感度及び寿命を総合的に判断して最も使れていることが分る。

なお上記実施例では炭化水素ガスとして、アルカンガス(メタンガス)を用いたが、エチレンガスなどのアルケンガス、アセチレンなどのアルキンガスを用いてもよい。

また本実施例においては、金属等としてTeを

用いたが、Se、Bi、Ge、Sb、Sn、Pb、 Ga、In又はAgも用いることができる。

[発明の効果]

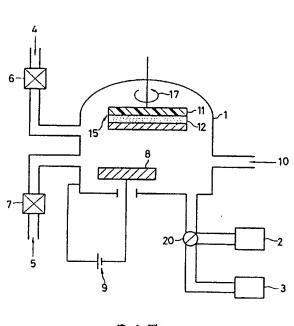
以上説明したように本発明によれば、光記録特性としての高感度と長寿命の両長所を兼ね備えた情報記録媒体を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例に係る真空成膜装置を示す図、第2図は本発明の一実施例の記録感度を示すグラフ図、及び第3図は本発明の一実施例の加速テストの結果を示すグラフ図である。

1 … … 真空チェンバ、 4 … … メタンガス、 5 … … アルゴンガス、 8 … … T e ターゲット。

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦



第1図

